

液晶与显示 2012, (2) 177-181 ISSN: CN:

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

器件物理及器件制备技术

MoO₃作空穴注入层的绿光有机电致发光器件制备及其性能研究史高飞^{1,2}, 牛红林^{1,2}, 鲁文武^{1,2}, 胡俊涛¹

1. 特种显示技术教育部重点实验室, 特种显示技术国家工程实验室, 现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地, 合肥工业大学 光电技术研究院, 安徽 合肥 230009;

2. 合肥工业大学 仪器科学与光电工程学院, 安徽 合肥 230009

摘要: 用真空热蒸镀的方法制备了绿光有机电致发光器件,并对其工艺流程进行了详细的描述。器件结构为ITO/MoO₃(x nm)/N,N'-diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-(1,18-biphenyl)-4,4-diamine(NPB)(40 nm)/tris(8-hydroxyquinoline)aluminum(Alq₃)(60 nm)/LiF(1 nm)/Al(150 nm),其中x=0,5 nm。实验中,对ITO基片进行氧等离子体表面处理,能够有效减小ITO表面的接触角。通过对器件的光电性能测试,研究了MoO₃作空穴注入层对有机电致发光器件性能的影响。实验结果表明,空穴注入层MoO₃的最高占据分子轨道(HOMO)能级较好的与ITO功函数匹配,降低了空穴注入势垒,提高了器件的发光亮度和效率。当外加电压小于10 V时,器件的电流密度随外加电压的增加而增加,但变化不明显;当外加电压大于10 V时,器件的电流密度明显增强,发光色度几乎不随驱动电压的改变而改变,色坐标稳定在(0.36, 0.55)附近。

关键词: 有机电致发光器件 工艺流程 绿光 光电性能

Fabrication and Performance Research of Green Organic Light Emitting Device with MoO₃ Hole Injection Layer

SHI Gao-fei^{1,2}, NIU Hong-lin^{1,2}, LV Wen-wu^{1,2}, HU Jun-tao¹

1. Key Lab of Special Display Technology, Ministry of Education, National Engineering Lab of Special Display Technology, National Key Lab of Advanced Display Technology, Academy of Opto-Electronic Technology, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;

2. Department of Instrument Science and Opto-Electronic Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China

Abstract: A green organic light emitting device(OLED) with the structure of ITO/MoO₃(x nm)/N,N'-diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-(1,18-biphenyl)-4,4-diamine(NPB)(40 nm)/tris(8-hydroxyquinoline)aluminum(Alq₃)(60 nm)/LiF(1 nm)/Al(150 nm) have been fabricated by vacuum deposition method,x=0,5 nm. The detail process has been described. It was found that the treatment on the surface of ITO substrates by oxygen plasma can effectively reduce the contact angle of the ITO surface in the experiments. By measuring and analyzing the performance of luminescence and electrical of device, the influences of the hole injection layer MoO₃ on device performance was investigated. Experimental results show that HOMO level of MoO₃ can reasonably match ITO work function,which reduces the hole-injecting barrier and improves the brightness and efficiency of device. When forward voltage is less than 10 V, the current density of device does not change significantly with the voltage increases; When the voltage is more than 10 V, the current density increases significantly. The chroma of device stabilizes in green light district of(0.36, 0.55) with the changes of the driving electric voltage.

Keywords: organic light emitting devices fabrication process green light electro-optical property

收稿日期 2011-09-29 修回日期 2012-01-09 网络版发布日期

基金项目:

国家973计划项目(No. 2010CB334704; No. 2012CB723406); 国家自然科学基金(No. 61040015; No. 61107014)

通讯作者: 胡俊涛, E-mail: jthu@ustc.edu

作者简介:

作者Email: jthu@ustc.edu

参考文献:

- [1] Tang C W, VanSlyke S A. Organic electroluminescent diodes [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1987, 51(12): 913-915. [2] Shi Jianmin, Tang C W. Doped organic electroluminescent devices with improved stability [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 1997, 70(13): 1665-1667. [3] 邵作叶, 郑喜凤, 陈宇. 平板显示器中的OLED [J]. *液晶与显示*, 2005, 20(1): 52-56. [4] Thomschke M, Nitsche R, Furno M, et al. Optimized efficiency and angular emission characteristics of white top emitting organic electroluminescent diodes [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2009, 94(8): 083303(1-3). [5] 高利岩, 赵谏玲, 徐征, 等. 空穴注入层对蓝色有机电致发光器件性能的影响 [J]. *光谱学与光谱分析*, 2011, 31(4): 886-889. [6] 张靖磊, 刘彭义, 侯林涛, 等. Nb₂O₅空穴注入层的引入对OLEDs性能的影响 [J]. *液晶与显示*, 2008, 23(1): 11-15. [7] Zhang X W, Li J, Zhang L, et al. Improved performance of Si-based top-emitting organic light-emitting device using MoOx buffer layer [J]. *Synth. Met.*, 2010, 160: 788-790. [8] Lu D, Wu Y, Guo J, et al. Surface treatment of indium tin oxide by oxygen plasma for organic light emitting diodes [J]. *Mater Sci & Eng B*, 2003, 97(2): 141-144. [9] 刘陈. 有机电致发光器件的研究及优化设计. 武汉: 华中科技大学博士学位论文, 2004. [10] 牟强, 姚毅, 张方辉, 等. 空穴注入层2T-2NATA对OLED器件性能的影响 [J]. *半导体技术*, 2010, 35(3): 256-259. [11] 陈红征, 施跃文, 施敏敏, 等. 三(8-羟基喹啉)铝(Alq₃)发光性能的调控 [J]. *材料科学与工程学报*, 2006, 24(4): 614-617. [12] 侯林涛, 刘彭义, 张靖磊, 等. MoO₃作空穴注入层的有机电致发光器件 [J]. *发光学报*, 2007, 15(2): 326-330. [13] 丁磊, 张方辉, 马颖. 一种新型双空穴注入层微腔OLED [J]. *液晶与显示*, 2011, 26(4): 490-495. [14] 张静, 张方辉, 阎洪刚. HAT-CN作为空穴注入层的高效白色荧光有机电致发光二极管 [J]. *液晶与显示*, 2011, 26(4): 496-500.

本刊中的类似文章

1. 高淑雅, 孔祥朝, 张方辉, 吕磊. 有机电致发光器件薄膜封装研究进展[J]. *液晶与显示*, 2012, (2): 198-203
2. 梁田静, 张方辉, 丁磊. 多层氧化物复合阴极透明OLED器件[J]. *液晶与显示*, 2012, 27(1): 43-46

3. 牛红林, 华懿魁, 史高飞, 陆红波, 冯奇斌, 吕国强. 聚合电场频率对聚合物稳定胆甾相液晶光电性能的影响[J]. 液晶与显示, 2012,27(1): 21-25
4. 姜文龙, 赵雷, 张刚, 刘铁功, 王艳玲, 段羽. 基于DSA-ph的高效蓝色有机电致发光器件[J]. 液晶与显示, 2011,26(5): 616-619
5. 夏亮, 徐琼, 陆红波, 唐龙祥, 邱龙臻. 辊压法制备柔性双稳态液晶显示器件[J]. 液晶与显示, 2011,26(5): 608-611
6. 张静, 张方辉, 阎洪刚. HAT-CN作为空穴注入层的高效白色荧光有机电致发光二极管[J]. 液晶与显示, 2011,26(4): 490-495
7. 夏亮, 徐琼, 陆红波, 唐龙祥, 邱龙臻. 聚合物分散胆甾相液晶相形态调控与光电性能[J]. 液晶与显示, 2011,26(3): 306-310
8. 张玉杰, 宋孟华. OLED光电性能综合测试系统的设计[J]. 液晶与显示, 2011,26(1): 64-67
9. 高永慧, 姜文龙, 丁桂英, 丛林, 孟昭晖, 欧阳新华, 曾和平. 基于NPBX掺杂CzHQZn的黄色有机电致发光器件[J]. 液晶与显示, 2011,26(1): 44-48
10. 黄涛, 姜文龙, 丁桂英, 汪津, 曾和平. 基于BTHQZn的黄色有机电致发光器件[J]. 液晶与显示, 2010,25(5): 684-688
11. 陈 柳, 俞宏坤, 曾 韡, 彭雅芳. N&K多功能薄膜分析仪在OLED失效分析中的应用[J]. 液晶与显示, 2010,25(4): 582-584
12. 陆君福;张方辉;刘丁菡;蒋 谦. 多层掺杂白光有机电致发光器件的光谱稳定性[J]. 液晶与显示, 2010,25(3): 370-374
13. 孙 军;张玉祥;胡灵峰;张宏科;张春林;杜红梅;何海晓. 一种新型Ir(III)配合物磷光材料的电致发光性能[J]. 液晶与显示, 2010,25(3): 360-363
14. 刘汉法;张化福;袁玉珍;袁长坤;类成新. 直流磁控溅射法低温制备ZnO: Ti 透明导电薄膜及特性研究[J]. 液晶与显示, 2009,24(6): 823-826
15. 李 儒;曾 伟;张 凯;潘翠红;孙 硕;汪映寒. 活性制备聚合物分散液晶显示器件[J]. 液晶与显示, 2009,24(6): 831-835